## ポリスチレンとポリメタクリル酸メチルのエンタルピー緩和 京大院人間・環境 〇阪辻和希・小西降士・宮本嘉久

【緒言】ガラス転移では試料の履歴に依存した種々の緩和が観測され、記憶効果と呼ばれている。エンタルピー緩和はその一例である。非晶性高分子を液体状態から冷却していくと比熱は階段状の現象を示すが、ガラス状態からの昇温過程ではガラス転移領域において比熱の極大が観測される。このような現象をエンタルピー緩和といい、試料の履歴に依存する。ポリメタクリル酸メチル(PMMA)は、 $T_{\rm g}$ より十分低温でアニールすると、ガラス転移領域の高温側の極大に加え、低温側にも比熱の極大が現れる。これは、PMMA に特徴的なふるまいであり、ポリスチレン(PS)では観測されない。これまでPS と PMMA[1]のエンタルピー緩和における履歴の効果について、実験結果と計算結果の比較をもとに個別に議論してきた。今回は、PS と PMMA の比較を行った。

【実験】 $PS(T_g=$ 約 100 °C)と  $PMMA(T_g=$ 約 105 °C)を試料とし、示差走査熱量計(DSC - 60、島津製作所)を用いて 2 種類の実験を行った。(i)温度  $T_0=30\sim160$  °C を中心に、振幅 0.5 °C、周期  $P=20\sim200$  sec で温度を正弦的に変化させ、熱流束の応答を測定した。(ii)200 °C から  $9.5\sim9.7$  K/min で温度  $T_a=60\sim110$  °C まで冷却し、 $t_a=1\sim10^4$  min アニールした後、30 °C まで冷却し、180 °C まで同じ速度で再加熱し、比熱  $C_p(T)$ を測定した。

【結果】実験(i)より、緩和時間と比熱の温度依存性を求め、遅延関数として KWW 関数を仮定し、指 数 etaを求めた。PS と PMMA のパラメータで大きな違いが出たのは etaの値で、PS では eta = 0.62、 PMMA では  $\beta$  = 0.34 で、PMMA の緩和時間の分布が PS に比べて広いことがわかった。PMMA につい て、 $T_a = 75.4 \text{ C}$  (約  $T_g = 30 \text{ °C}$ )、100.1 °C、 $t_a = 10 \sim 3 \times 10^3 \text{ min}$ 、 $1 \sim 3 \times 10^3 \text{ min}$  について、実験(ii)の結果 をそれぞれ図 1a、2a に示す。 $T_a = 75.4$   $^{\circ}$ C では、 $t_a \ge 10^2$  min で比熱の極大が 2 つ現れ、 $T_a \ge 100.1$   $^{\circ}$ C で は、比熱の極大は1つしか現れなかった。実験結果を次のようにまとめる。(I) 比熱の極大が2つ現れ る条件では、低温側の極大値と極大温度はたの増加に伴い増加したが、高温側の極大値と極大温度は 変化が見られなかった。(II) 比熱の極大が 1 つのみ現れる条件では、 $t_a$ の増加に伴い極大値は増加し、 極大温度は初め減少した後増加した。PS について、 $T_a = 71.2$  °C (約  $T_g = 30$  °C)、 $t_a = 10 \sim 10^4$  min の結果 を図 3a に示す。比熱の極大は 1 つのみで、PMMA の T<sub>a</sub> = 100.1 ℃ と同様の変化(結果 II)をした。 PMMA で観測された低温側の比熱の極大は、PS については、本研究で行った実験の範囲内では観測 されなかった。線形のレオロジーを拡張した現象論モデルをエンタルピー緩和に応用し、実験(i)より 得られたパラメータを用い、実験(ii)と同じ履歴を与えて比熱を計算した。ここで、緩和時間は配置エ ントロピー $S_c$ で決まると仮定し、配置エントロピーの取り方について 2 種類の計算を行った。(1)平衡 の緩和時間で非平衡状態をどの程度まで記述できるか調べるために、緩和時間は全温度領域で平衡の 緩和時間をとると仮定し、 $S_c$ は平衡のエントロピー $S^{cq}$ と仮想的なガラスのエントロピー $S^{cq}$ の差 $S^{cq}$  (T) $\neg S^{\epsilon}(T)$ と定義した。(2)非平衡性を導入し、アニール中に緩和時間が長くなる効果を入れるために、 $S_{\epsilon}$ を各時刻のエントロピー S(t)と Sの差、S(t)-S(T)と定義した。PMMA について計算(1)の結果を図 4a

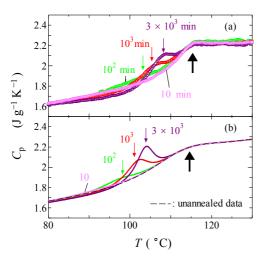


Fig. 1: Specific heat of PMMA against temperature on heating after annealing at  $T_a = 74.5$  °C for  $t_a = 10 \sim 3 \times 10^3$  min. (a) Experimental results and (b) calculation 3. The thin and thick arrows show the higher and the lower maxima of specific heat, respectively. The numbers in the figure represent  $t_a$ .

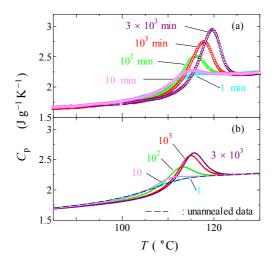


Fig. 2: Specific heat of PMMA against temperature on heating after annealing at  $T_a$  = 100.1 °C for  $t_a$  = 1 ~ 3 × 10<sup>3</sup> min. (a) Experimental results and (b) calculation 3. The numbers in the figure represent  $t_a$ .

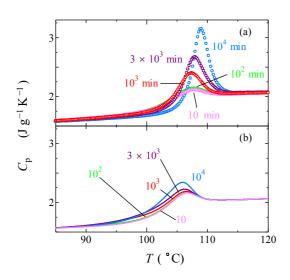


Fig. 3: Specific heat of PS against temperature on heating after annealing at  $T_a = 71.2$  °C for  $t_a = 10 \sim 10^4$ min.(a) Experimental results and (b) calculation 3. The numbers in the figure represent  $t_a$ .

と 4b に示す。計算(1)で結果(I)と(II)を再現できるか 調べるために、計算(1)において比熱が2つと1つ現 れる場合の例として、それぞれ *T*<sub>a</sub>=100.1 ℃ と 110.0 °C を選んだ。 T₂=100.1 °C では、極大が 2 つの場合に 特徴的な実験結果(II)を定性的に再現できた。一方、 T<sub>a</sub> = 110.0 ℃ については、比熱が 1 つのみの場合の実 験結果(II)を再現できなかった。この計算結果は、極 大が2つ現れる要因はアニール中の緩和時間の増加 ではないということと、極大が1つのみのときに観 測される、極大温度が taの長いところで増加するの は、緩和時間が長くなる効果によって引き起こされ ることを示唆している。計算(2)では、実験結果との 定量的な一致が得られなかったので、計算(2)におい てガラスのエントロピーを再評価した計算[1]を行っ た(計算(3))。結果を図 1b、2b、3b に示す。アニール 条件の変化に伴う極大の変化を定性的、 $t_a \ge 10^2 \, \text{min}$ では定量的にも再現できた。計算(1)の結果より、PS Fig. 5: Variation in  $\delta S(t)$  by the calculation 3 during と PMMA のエンタルピー緩和の違いである、低温 annealing for  $T_{\rm g}$   $-T_{\rm a}$  =  $0 \sim 40$  °C. The numbers in the 側の比熱の極大の有無は、アニールが生み出す 2 つ figure represent  $T_{\rm g}$   $-T_{\rm a}$ . Solid and dashed curves の効果[2]、エントロピーの減衰 (単純な緩和の効果) represent the results for PMMA and PS, とアニール中に緩和時間が長くなる効果のうち、前 respectively. 者が影響していると考えられる。そこで、計算(3)を

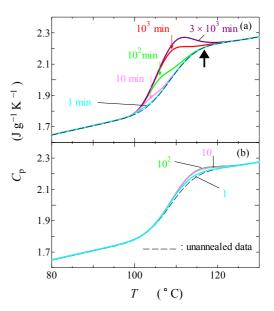
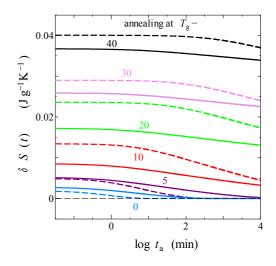


Fig. 4: Specific heat of PMMA by the calculation 1 on heating after annealing at  $T_a = (a) 100.1$  °C and (b) 110.0 °C for  $1 \sim 3 \times 10^3$  min. The thin and thick arrows show the higher and the lower maxima of specific heat, respectively. The results for  $T_a$  = 110.0 °C and  $t_a = 10^3$  and  $3 \times 10^3$  min are not shown in the figure because they are almost identical with that for  $t_a = 10^2 \text{ min.}$ 



用いて、PS と PMMA について、平衡との差  $\delta S(t) = S(t) - S^{cl}(T(t))$ を計算した。図 5 は、PS(破線)と PMMA(実線)についてアニール中の  $\delta S(t)$ の変化を示している。  $T_g - T_a = 0 \sim 40 \, ^{\circ}$ C を選んだ。 PS に比べ て PMMA は減少の始まりが早く、 $\delta$ S の減少がゆるやかである。これらの結果をもとに、どのパラメー タが PS と PMMA のエンタルピー緩和におけるアニール効果の違いの要因となるのかについて議論す る予定である。

[1]W. Sakatsuji, et al., J. Therm. Anal. Calorim., 2013, 10.1007/s10973-012-2908-z

[2] 阪辻、小西、宮本 第 61 回高分子学会年次大会 2Pb048 (2012)